# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### AB JP 10324631 A UPAB: 19990224

IgE antibody production inhibitor containing a compound of formula (I) or its salts is new. R1 = H, lower alkyl, lower alkoxy, lower alkylthio, halo, NO2, or optionally protected NH2; R2 = optionally protected OH, halo, or optionally protected NH2; R3 = H or an organic group; R4, R8 = H or lower alkyl; and Z = O, S, S(=O) or SO2.

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平10-324631

(43)公開日 平成10年(1998)12月8日

FΙ (51) Int. Cl. 6 識別記号 A 6 1 K 31/535 AED AED A 6 1 K 31/535 31/54 31/54 C 0 7 D 498/06 // C07D 498/06 513/06 513/06

審査請求 未請求 請求項の数8

OL

(全8頁)

(21)出願番号 特願平9-132414

(22)出願日

平成9年(1997)5月22日

(71)出願人 000005245

藤沢薬品工業株式会社

大阪府大阪市中央区道修町3丁目4番7号

(72)発明者 関 信男

兵庫県宝塚市中山桜台6-6-15

(72)発明者 山岡 真希子

大阪府大阪市東淀川区豊新1-12-6-53

(72) 発明者 辻 喜良

大阪府岸和田市畑町170

#### (54) 【発明の名称】 I g E 抗体産生抑制剤

#### (57)【要約】

IgE抗体の産生に対して強い抑制作用を有 する優れた医薬品を供給する。

【解决手段】 一般式:

【化1】

$$R^1$$
 $R^2$ 
 $R^3$ 
 $R^4$ 

[式中、R<sup>1</sup> は水素、低級アルキル、低級アルコキシ、 低級アルキルチオ等を、R<sup>2</sup> はヒドロキシ、保護された ヒドロキシ等を、R³ は水素または有機基を、R⁴ は水 素または低級アルキルを、R®は水素または低級アルキ ルを、-2-は-0-等の基をそれぞれ表わす。〕で表 わされる化合物およびその医薬として許容される塩を有 効成分として含有することを特徴とする「gE抗体産生 抑制剤を提供する。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 式

【化1】

١

[式中、R<sup>1</sup> は水素、低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、ハロゲン、ニトロ、アミノまたは保護されたアミノを、

 $R^2$  はヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、ハロゲン、 アミノまたは保護されたアミノを、

R³は水素または有機基を、

R⁴ は水素または低級アルキルを、

R® は水素または低級アルキルを、

- Z - は - O - または式:

【化2】

$$-s-$$

(式中、nは0、1または2を表わす)の基を、それぞれ表わす。]で示される化合物およびその医薬として許容しうる塩を有効成分として含有することを特徴とする I g E 抗体産生抑制剤。

【請求項2】 R¹が水素、低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、ハロゲン、ニトロ、アミノまたはアシルアミノであり、

R<sup>2</sup> がヒドロキシ、アシルオキシ、ハロゲン、アミノま 30 たはアシルアミノであり、

R<sup>3</sup> がカルボキシまたはアシルである請求項1に記載の IgE抗体産生抑制剤。

【請求項3】 R<sup>1</sup> が水素、低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、ハロゲン、ニトロ、アミノまたはアルカノイルアミノであり、

 $R^2$  がヒドロキシ、低級アルカノイルオキシ、ハロゲン、アミノまたはアシルアミノであり、

R³ がカルボキシ、低級アルコキシカルボニル、1~3 個の適当な置換基を有していてもよい複素環カルボニル、または1または2個の適当な置換基を有していてもよいカルバモイルである請求項2に記載のIgE抗体産生抑制剤。

【請求項4】 R<sup>3</sup> がカルボキシ;低級アルコキシカルボニル;各々が、ハロゲン、ニトロ、低級アルキル、低級アルコキシ、カルボキシおよび保護されたカルボキシからなる群から選ばれた1~3個の置換基を有していてもよい、インドリニルカルボニル、テトラヒドロキノリルカルボニル、テトラヒドロキノキサリニルカルボニル、ジヒドロベン 50

ゾオキサジニルカルボニルまたはジヒドロベンゾチアジニルカルボニル;または、低級アルキルおよび $1\sim3$ 個の適当な置換基を有していてもよいアリールからなる群から選ばれた1個または2個の置換基を有していてもよいカルバモイルである請求項3に記載のIg E抗体産生抑制剤。

【請求項5】 R³ がカルボキシ;低級アルコキシカルボニル;各々が、ハロゲン、ニトロ、低級アルキル、低級アルコキシ、カルボキシおよびエステル化されたカル10 ボキシからなる群から選ばれた1または2個の置換基を有していてもよい、インドリニルカルボニル、テトラヒドロイソキノリルカルボニル、テトラヒドロイソキノリルカルボニル、テトラヒドロキノキサリニルカルボニル、ジヒドロベンゾオキサジニルカルボニルまたはジヒドロベンゾチアジニルカルボニル;または、低級アルキル、アリール、ハロアリール、低級アルキルチオアリール、低級アルキルスルフィニルアリールおよびアシルアリールからなる群から選ばれた1または2個の置換基を有していてもよいカルバモイルである請求項4に記載の1gE 抗体産生抑制剤。

【請求項6】 R³ がカルボキシ;低級アルコキシカルボニル;各々が、ハロゲン、ニトロ、低級アルキル、低級アルコキシ、カルボキシおよびエステル化されたカルボキシからなる群から選ばれた1または2個の置換基を有していてもよい、インドリニルカルボニル、テトラヒドロイソキノリルカルボニル、テトラヒドロオノキノリルカルボニル、テトラヒドロオンキノリルカルボニルがはがヒドロベンゾオキサジニルカルボニルまたはジヒドロベンゾチアジニルカルボニル;または、低級アルキル、フェニル、ハロフェニル、低級アルキルチオフェニル、低級アルキルスルフィニルフェニルおよび低級アルキルスルカニルフェニルがらなる群から選ばれた1または2個の置換基を有していてもよいカルバモイルである請求項5に記載の1gE抗体産生抑制剤。

【請求項7】 R'が低級アルコキシであり、

R<sup>2</sup> がヒドロキシであり、

R<sup>3</sup> が、ハロゲンを有していてもよいインドリニルカル ボニルであり、

R⁴ が水素であり、

**0 R<sup>®</sup> が水素であり、** 

- Z-が-O-である請求項6に記載のIgE抗体産生抑制剤。

【請求項8】 化合物が2、3-ジヒドロ-6-(4-7)ルオロー1-4ンドリニルカルボニル)-7-ヒドロキシ-9-メトキシ-5-オキソ-5H-ピリド[1,2,3-de]-1,4-ベンゾオキサジンまたはその医薬として許容しうる塩である請求項7に記載の<math>IgE抗体産生抑制剤。

【発明の詳細な説明】

0 [0001]

3

【発明の属する技術分野】本発明は下記一般式(I)で示される化合物またはその医薬として許容される塩を有効成分として含有する Ig E抗体産生抑制剤に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】この発明の下記の一般式(I)で示される化合物は、WO93/15083に記載されているように、公知物質であり、例えば、自己抗原に対して産生される自己抗体の一種である抗DNA抗体の産生の抑制作用などの免疫調節作用、抗炎症作用および抗癌作用を10有することが知られている。しかしながら、これらの化合物が、外来抗原に対して産生されるIgE抗体の産生を抑制することは知られていなかった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】 I g E 抗体の産生を抑制する作用を有し、医薬として有用な化合物は知られているが、有効性あるいは毒性の面で末だ改良の余地があり、本発明はさらに有用な医薬の開発を意図してなされたものである。

#### [0004]

【発明の構成】本発明は、一般式(I)

#### 【化3】

$$R^1$$
 $R^2$ 
 $R^3$ 
 $R^4$ 
 $R^8$ 

[式中、R¹ は水素、低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、ハロゲン、ニトロ、アミノまたは保護されたアミノを、R² はヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、ハロゲン、アミノまたは保護されたアミノを、R³ は水素または有機基を、R⁴ は水素または低級アルキルを、R³ は水素または低級アルキルを、R³ は水素または低級アルキルを、R³ は水素または低級アルキルを、R³ は水素または低級アルキルを、R³ は水素または低級アルキルを、R³ は水素または低級アルキルを、-Z-は-O-または式:

#### 【化4】

$$-s-$$

(式中、nは0、1または2を表わす)の基を、それぞ 40 れ表わす。]で示される化合物またはその医薬として許容される塩を有効成分として含有することを特徴とする Ig E抗体産生抑制剤に関する。

【0005】化合物(1)の医薬として許容しうる好適な塩は、慣用の無毒性塩であり、それらとしては、例えば、無機塩基との塩、たとえばアルカリ金属塩(たとえばナトリウム塩、カリウム塩など)、アルカリ土類金属塩(たとえばカルシウム塩、マグネシウム塩など)、アンモニウム塩;有機塩基との塩、たとえば有機アミン塩(たとえばトリエチルアミン塩、ピリジン塩、ピコリン50

塩、エタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N, N ージベンジルエチレンジアミン塩など);無機酸付加塩(たとえば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、燐酸塩など);有機カルボン酸またはスルホン酸付加塩(たとえば蟻酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩など);塩基性または酸性アミノ酸(たとえばアルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸など)との塩または酸付加塩が挙げられる。本明細書の上記および後記の説明において、本発明がその範囲内に包含せんとする種々の定義の好適な例ないし具体例を詳細に説明すると、以下の通りである。

【0006】「低級」なる語は、とくに断わらない限 り、1~6個、好ましくは1~4個の炭素原子を有する 基を意味するために使用する。「高級」なる語は、とく に断わらない限り、7~20個の炭素原子を有する基を 意味するために使用する。好適な「低級アルキル」なら びに「低級アルキルチオ」、「低級アルキルスルフィニ 20 ル」および「低級アルキルスルホニル」なる表現におけ る好適な「低級アルキル部分」としては、メチル、エチ ル、プロピル、イソプロピル、プチル、 t -プチル、ペ ンチル、ヘキシルなどの直鎖状または分枝鎖状のものが 挙げられ、そのうちでもより好ましい例はC、~C₄ア ルキルである。好適な「低級アルコキシ」としては、メ トキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、プト キシ、イソブトキシ、t-ブトキシ、ペンチルオキシ、 t-ペンチルオキシ、ヘキシルオキシなどが挙げられ、 そのうちでもより好ましい例はC、~C。アルコキシで ある。好適な「ハロゲン」としては、弗素、塩素、臭素 および沃素が挙げられる。好適な「保護されたヒドロキ シ」としては、アシルオキシ基などが挙げられる。好適 な「保護されたアミノ」としては、アシルアミノなどが 挙げられる。

【0007】「アシルオキシ」および「アシルアミノ」 なる表現における好適な「アシル部分」としては、カル パモイル、脂肪族アシル基、芳香族環含有アシル基(以 下、芳香族アシルという) および複素環含有アシル基 (以下、複素環アシルという) が挙げられる。該アシル の好適な例を示せば、次の通りである:カルパモイル; 低級または高級アルカノイル(たとえばホルミル、アセ チル、プロパノイル、プタノイル、2-メチルプロパノ イル、ペンタノイル、2,2-ジメチルプロパノイル、 ヘキサノイル、ヘプタノイル、オクタノイル、ノナノイ ル、デカノイル、ウンデカノイル、ドデカノイル、トリ デカノイル、テトラデカノイル、ペンタデカノイル、ヘ キサデカノイル、ヘブタデカノイル、オクタデカノイ ル、ノナデカノイル、イコサノイルなど);低級または 高級アルコキシカルボニル(たとえばメトキシカルボニ ル、エトキシカルポニル、 t - ブトキシカルポニル、 t

ペンチルオキシカルボニル、ヘブチルオキシカルボニ ルなど) ;低級または高級アルキルスルホニル (たとえ ばメチルスルホニル、エチルスルホニルなど);低級ま たは高級アルコキシスルホニル(たとえばメトキシスル ホニル、エトキシスルホニルなど) などの脂肪族アシ ル;アロイル(たとえばペンゾイル、トルオイル、ナフ トイルなど);アル(低級)アルカノイル[たとえばフ ェニル (低級) アルカノイル (たとえばフェニルアセチ ル、フェニルプロパノイル、フェニルプタノイル、フェ ニルイソブタノイル、フェニルペンタノイル、フェニル 10 ヘキサノイルなど)、ナフチル(低級)アルカノイル (たとえばナフチルアセチル、ナフチルプロパノイル、 ナフチルブタノイルなど) など];アル(低級) アルケ ノイル「たとえばフェニル(低級)アルケノイル(たと えばフェニルプロペノイル、フェニルプテノイル、フェ ニルメタクリロイル、フェニルペンテノイル、フェニル ヘキセノイルなど)、ナフチル(低級)アルケノイル (たとえばナフチルプロペノイル、ナフチルプテノイ ル、ナフチルペンテノイルなど)など];

5

【0008】アル(低級)アルコキシカルボニル[たと 20 ル、イソオキサゾリル、オキサジアゾリル(たとえば えばフェニル(低級)アルコキシカルボニル(たとえば ベンジルオキシカルボニルなど) など]; アリールオキ シカルボニル(たとえばフェノキシカルボニル、ナフチ ルオキシカルボニルなど);アリールオキシ(低級)ア ルカノイル(たとえばフェノキシアセチル、フェノキシ プロピオニルなど);アリールグリオキシロイル(たと えばフェニルグリオキシロイル、ナフチルグリオキシロ イルなど):アレーンスルホニル(たとえばベンゼンス ルホニル、p-トルエンスルホニルなど) などの芳香族 アシル;複素環カルボニル;複素環(低級)アルカノイ ル(たとえばチエニルアセチル、チエニルプロパノイ ル、チエニルブタノイル、チエニルペンタノイル、チエ ニルヘキサノイル、チアゾリルアセチル、チアジアゾリ ルアセチル、テトラゾリルアセチルなど);複素環(低 級) アルケノイル (たとえば複素環プロペノイル、複素 環プテノイル、複素環ペンテノイル、複素環へキセノイ. ルなど) ; 複素環グリオキシロイル (たとえばチアジア ゾリルグリオキシロイル、チエニルグリオキシロイルな ど) などの複素環アシル。なお、上記「複素環カルボニ ル」、「複素環(低級)アルカノイル」、「複素環(低 40 級) アルケノイル」および「複素環グリオキシロイル」 なる表現における好適な複素環部分は、より詳細には、 酸素原子、硫黄原子、窒素原子などのヘテロ原子を少な くとも1個含有する飽和または不飽和の単環式または多 環式複素環基を意味する。

【0009】とくに好ましい複素環基としては、1~4 個の窒素原子を含有する3~8員(より好ましくは5ま たは6員)不飽和複素単環基、たとえばピロリル、ピロ リニル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジルとそのN -オキシド、ジヒドロピリジル、ピリミジル、ピラジニ 50

ル、ピリダジニル、トリアゾリル(たとえば4H-1. 2, 4-トリアゾリル、1H-1, 2, 3-トリアゾリ ル、2H-1, 2, 3-トリアゾリルなど)、テトラゾ リル(たとえば1H-テトラゾリル、2H-テトラゾリ ルなど)など;1~4個の窒素原子を含有する3~8員 (より好ましくは5または6員) 飽和複素単環基、たと えばピロリジニル、イミダゾリジニル、ピペリジル、ピ ペラジニルなど;1~4個の窒素原子を含有する不飽和 縮合複素環基、たとえばインドリル、イソインドリル、 インドリニル、インドリジニル、ベンゾイミダゾリル、 キノリル、テトラヒドロキノリル(たとえば1,2, 3, 4-テトラヒドロキノリルなど)、イソキノリル、 テトラヒドロイソキノリル(たとえば1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリルなど)、インダゾリル、キノ キサリニル、テトラヒドロキノキサリニル(たとえば 1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノキサリニルなど)、 ベンゾトリアゾリルなど;1~2個の酸素原子と1~3 個の窒素原子とを含有する3~8員(より好ましくは5 または6員)不飽和複素単環基、たとえばオキサゾリ 1, 2, 4-オキサジアゾリル、1, 3, 4-オキサジ アゾリル、1、2、5-オキサジアゾリルなど)など; 1~2個の酸素原子と1~3個の窒素原子とを含有する 3~8員(より好ましくは5または6員)飽和複素単環 基、たとえばモルホリニル、シノドニルなど;

【0010】1~2個の酸素原子と1~3個の窒素原子 とを含有する不飽和縮合複素環基、たとえばベンゾオキ サゾリル、ベンゾオキサジアゾリル、ベンゾオキサジニ ル (たとえば2H-1, 4-ベンゾオキサジニル、4H -1, 4-ペンソオキサジニルなど)、ジヒドロペンゾ オキサジニル(たとえば3, 4-ジヒドロー2H-1, 4-ベンゾオキサジニルなど)など;1~2個の硫黄原 子と1~3個の窒素原子とを含有する3~8員(より好 ましくは5または6員)不飽和複素単環基、たとえばチ アソリル、イソチアソリル、チアジアソリル(たとえば 1, 2, 3-チアジアゾリル、1, 2, 4-チアジアゾ リル、1、3、4ーチアジアゾリル、1、2、5ーチア ジアゾリルなど)、ジヒドロチアジニルなど; $1 \sim 2$ 個 の硫黄原子と1~3個の窒素原子とを含有する3~8員 (より好ましくは5または6員) 飽和複素単環基、たと えばチアゾリジニルなど;1~2個の硫黄原子を含有す る3~8員(より好ましくは5または6員)不飽和複素 単環基、たとえばチエニル、ジヒドロジチイニル、ジヒ ドロジチオニルなど; 1~2個の硫黄原子と1~3個の 窒素原子とを含有する不飽和縮合複素環基、たとえばペ ンゾチアゾリル、ベンゾチアジアゾリル、ベンゾチアジ ニル (たとえば2H-1, 4-ベンゾチアジニル、4H - 1, 4 - ベンゾチアジニルなど)、ジヒドロベンゾチ アジニル (たとえば3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンソチアジニルなど) など;酸素原子1個を含有する

10

30

る。

3~8員(より好ましくは5または6員)不飽和複素単 環基、たとえばフリルなど;1個の酸素原子と1~2個 の硫黄原子とを含有する3~8員(より好ましくは5ま たは6員) 不飽和複素単環基、たとえばジヒドロオキサ チイニルなど;1~2個の硫黄原子を含有する不飽和縮 合複素環基、たとえばベンゾチエニル、ベンゾジチイニ ルなど;1個の酸素原子と1~2個の硫黄原子とを含有 する不飽和縮合複素環基、たとえばベンゾオキサチイニ ルなど、など。

7

【0011】上述のアシルは、ハロゲン、カルボキシ、 保護されたカルボキシ、ヒドロキシ、保護されたヒドロ キシ、ニトロ、低級アルキル、複素環基、シクロ(低 級) アルキル、アル(低級) アルキル、低級アルコキ シ、適当な置換基を有していてもよいアリールなどの、 同一または異なる置換基を1~10個有していてもよ い。好適な「有機基」としては、低級アルキル、低級ア ルケニル、低級アルキニル、アリール、アル(低級)ア ルキル、カルボキシ、上に例示した通りのアシルなどが 挙げられる。「アル (低級) アルキル」なる表現におけ る好適な「低級アルキル部分」としては、上述のものを 20 挙げることができる。好適な「低級アルケニル」として は、ビニル、1-プロペニル、アリル、1-メチルアリ ル、1または2または3-ブテニル、1または2または 3または4-ペンテニル、1または2または3または4 または5-ヘキセニルなどが挙げられる。好適な「低級 アルキニル」としては、エチニル、1 - プロピニル、ブ ロパルギル、1-メチルプロパルギル、1または2また は3-ブチニル、1または2または3または4-ペンチ ニル、1または2または3または4または5-ヘキシニ ルなどが挙げられる。

【0012】「1または2個の適当な置換基を有してい てもよいカルバモイル」なる表現における好適な「置換 基」としては、低級アルキル、複素環基、シクロ(低 級) アルキル、適当な置換基を有していてもよいアリー ル、アル(低級)アルキルなどが挙げられる。好適な 「アリール」ならびに「アル(低級)アルキル」なる表 現における好適な「アリール部分」としては、フェニ ル、ナフチルなどが挙げられる。「適当な置換基を有し ていてもよいアリール」なる表現における好適な「置換 基」としては、低級アルキルチオ、ハロゲン、低級アル 40 キルスルフィニル、上に例示したごときアシルなどが挙 げられる。好適な「シクロ(低級)アルキル」として は、シクロプロピル、シクロプチル、シクロペンチル、 シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチルなど の3~8員環シクロアルキルが挙げられる。好適な「複 素環基」としては、上述のものを挙げることができる。 好適な「保護されたカルポキシ」としては、エステル化 されたカルボキシなどが挙げられる。該エステル部分の 好適な例としては、低級アルキルエステル(たとえばメ チルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、イ 50

ソプロピルエステル、プチルエステル、イソブチルエス テル、 t - プチルエステル、ペンチルエステル、 t - ペ ンチルエステル、ヘキシルエステル、1-シクロプロピ ルエチルエステルなど);低級アルケニルエステル(た とえばピニルエステル、アリルエステルなど);低級ア ルキニルエステル(たとえばエチニルエステル、プロピ ニルエステルなど);低級アルコキシアルキルエステル (たとえばメトキシメチルエステル、エトキシメチルエ ステル、イソプロポキシメチルエステル、1~メトキシ エチルエステル、1-エトキシエチルエステルなど); 低級アルキルチオアルキルエステル(たとえばメチルチ オメチルエステル、エチルチオメチルエステル、1また は2-エチルチオエチルエステル、イソプロピルチオメ チルエステルなど);モノ(またはジまたはトリ)ハロ (低級) アルキルエステル (たとえば2-ヨードエチル エステル、2,2,2-トリクロロエチルエステルな ど) ;低級アルカノイルオキシ(低級)アルキルエステ ル(たとえばアセトキシメチルエステル、プロピオニル オキシメチルエステル、プチリルオキシメチルエステ ル、パレリルオキシメチルエステル、ピパロイルオキシ メチルエステル、ヘキサノイルオキシメチルエステル、 2-アセトキシエチルエステル、2-プロピオニルオキ シエチルエステルなど) ; 低級アルカンスルホニル(低 級) アルキルエステル (たとえばメシルメチルエステ ル、2-メシルエチルエステルなど);1個以上の適当 な置換基を有していてもよいアル(低級)アルキルエス テル、たとえばフェニル(低級)アルキルエステル(た とえばベンジルエステル、4-メトキシベンジルエステ ル、4-ニトロベンジルエステル、フェネチルエステ ル、トリチルエステル、ベンズヒドリルエステル、ビス (メトキシフェニル) メチルエステル、3, 4-ジメト キシベンジルエステル、4-ヒドロキシ-3,5-ジー t-ブチルベンジルエステルなど);1個以上の適当な 置換基を有していてもよいアリールエステル、たとえば 置換または無置換フェニルエステル(たとえばフェニル エステル、トリルエステル、 t - ブチルフェニルエステ ル、キシリルエステル、メシチルエステル、クメニルエ ステル、4-クロロフェニルエステル、4-メトキシフ ェニルエステルなど);トリ(低級)アルキルシリルエ ステル:低級アルキルチオエステル(たとえばメチルチ オエステル、エチルチオエステルなど)などが挙げられ

【0013】化合物(I)の好ましい具体例は、次の通 りである。R¹が水素、低級アルキル、低級アルコキ シ、低級アルキルチオ、アミノ、保護されたアミノ〔よ り好ましくはアシルアミノ、とくに好ましくは低級アル カノイルアミノ]、ハロゲンまたはニトロである。R<sup>2</sup> がヒドロキシ、保護されたヒドロキシ [より好ましくは アシルオキシ、とくに好ましくは低級アルカノイルオキ シ]、ハロゲン、アミノまたは保護されたアミノ[より

好ましくはアシルアミノ]であり、R<sup>3</sup>がカルボキシ、 またはアシル〔より好ましくは低級アルコキシカルボニ ル:1~3個の適当な置換基を有していてもよい複素環 カルポニル [より好ましくは、各々が、ハロゲン、ニト ロ、低級アルキル、低級アルコキシ、カルボキシおよび 保護されたカルボキシからなる群から選ばれた1~3個 の置換基を有していてもよい、インドリニルカルボニ ル、テトラヒドロキノリルカルボニル、テトラヒドロイ ソキノリルカルボニル、テトラヒドロキノキサリニルカ ルポニル、ジヒドロベンゾオキサジニルカルボニルまた 10 はジヒドロペンゾチアジニルカルボニル; とくに好まし くは、各々が、ハロゲン、ニトロ、低級アルキル、低級 アルコキシ、カルボキシおよびエステル化されたカルボ キシからなる群から選ばれた1または2個の置換基を有 していてもよい、インドリニルカルボニル、テトラヒド ロキノリルカルボニル、テトラヒドロイソキノリルカル ボニル、テトラヒドロキノキサリニルカルボニル、ジヒ ドロベンソオキサジニルカルボニルまたはジヒドロベン **ソチアジニルカルボニル**]; または1または2個の適当 な置換基を有していてもよいカルバモイル [より好まし くは、低級アルキルおよび1~3個の適当な置換基を有 していてもよいアリールからなる群から選ばれた1また は2個の置換基を有していてもよいカルパモイル;とく に好ましくは、低級アルキル、アリール(より好ましく はフェニル)、ハロアリール(より好ましくはハロフェ ニル)、低級アルキルチオアリール(より好ましくは低 級アルキルチオフェニル)、低級アルキルスルフィニル アリール(より好ましくは低級アルキルスルフィニルフ ェニル)およびアシルアリール(より好ましくは低級ア ルキルスルホニルフェニル)からなる群から選ばれた1 または2個の置換基を有していてもよいカルバモイ ル]] であり、R⁴が水素または低級アルキルであり、 R® が水素または低級アルキルであり、-Z-が-O-または式

[化5]

-s-

(ここに、nは、0、1または2である)の基である。 【0014】本発明の化合物(I)およびそれらの医薬 として許容しうる塩は、ヒトおよび動物における炎症状 態、種々の疼痛、膠原病、自己免疫疾患、種々の免疫疾 患などの治療および/または予防に、とくに関節および 筋肉における炎症および疼痛 [たとえば慢性関節リウマ チ、リウマチ様脊椎炎、骨関節症、尿酸性関節炎な ど]、皮膚の炎症性状態[たとえば日焼け、湿疹な ど]、眼の炎症性状態[たとえば結膜炎など]、炎症を 伴う肺の障害[たとえば喘息、気管支炎、ハト飼育者 病、農夫肺など〕、炎症を伴う消化器の状態〔たとえば アフタ性潰瘍、クローン病、萎縮性胃炎、いぼ状胃炎、 **潰瘍性大腸炎、脂肪便症、限局性回腸炎、過敏性腸症候 50 ウム、燐酸カルシウム、カルボキシメチルセルロースカ** 

群など]、歯肉炎、(手術または障害後の炎症、疼痛、 腫脹)、炎症に関連した発熱、疼痛、その他の状態、移 植による拒絶、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発 性筋炎、多発性軟骨炎、結節性動脈周囲炎、強直性脊椎 炎、炎症性慢性腎状態 [たとえば糸球体腎炎、膜性腎炎 など]、リウマチ熱、シェーグレン症候群、ベーチェツ 卜病、甲状腺炎、I型糖尿病、皮膚筋炎、慢性活動性肝 炎、重症筋無力症、特発性スプルー、グレーヴス病、多 発性硬化症、原発性胆汁性肝硬変、ライター症候群、自 己免疫性血液疾患 [たとえば溶血性貧血、真性赤血球性 貧血、特発性血小板減少症、再生不良性貧血など」、重 症筋無力症、ぶどう膜炎、接触皮膚炎、乾癬、川崎病、 サルコイドーシス、ウェゲナー肉芽腫症、ホジキン病、 癌[たとえば肺癌、胃癌、結腸癌、腎癌、肝癌など]な どの治療および/または予防に有効である。

【0015】さらに、本発明の化合物(I)またはその 医薬として許容される塩は、I型アレルギー反応が関与 する疾患(例えば、アレルギー性喘息、アトピー性皮膚 炎、蕁麻疹、アレルギー性結膜炎、花粉症、実験的アレ ルギー性脳脊髄炎など)、ショック(例えば、敗血性シ ョック、アナフィラキシー性ショック、成人型呼吸窮迫 症候群など)、動脈硬化症、血栓性疾患(血栓症、DI C (汎発性血管内血液凝固症候群))、虚血性疾患(虚 血性心疾患、虚血性脳疾患、心筋梗塞、狭心症等)、脳 血管痙攣、慢性閉塞性肺疾患、新生児肺高血圧症、びら ん性関節炎、多発性筋炎、結節性多発動脈炎、強皮症、 痛風、腸閉塞、DIC(汎発性血管内血液凝固症候群) またはショック等の高度の進行によって起こるいろいろ な臓器不全(例えば、肺不全、腎不全、肝不全、消化管 出血等)等の予防および治療にも有効であるが、特にI 型アレルギー反応が関与する疾患(例えば、アレルギー 性喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、アレルギー性結膜 炎、花粉症、実験的アレルギー性脳脊髄炎など)の予防 および治療に有効である。これらの有効成分である化合 物(I)またはその医薬として許容される塩はそれ自体 をそのまま投与することもできるが、一般には、医薬と して許容される種々の製剤組成物として投与される。製 剤組成物の剤形の例としては、例えば溶液、乳濁液、懸 濁液、カブセル剤、顆粒剤、散剤、錠剤、シロップ剤等 の経口剤、軟膏剤、点眼剤、点鼻剤等の外用もしくは局 所投与剤、注射剤、坐剤等が挙げられる。

【0016】これらの製剤組成物は例えば蔗糖、でんぷ ん、マンニット、ソルピット、乳糖、ぶどう糖、セルロ ース、タルク、燐酸カルシウム、炭酸カルシウム等の賦 形剤、セルロース、メチルセルロース、ヒドロキシブロ ピルセルロース、ポリブロピルピロリドン、ゼラチン、 アラビヤゴム、ポリエチレングリコール、蔗糖、でんぷ ん等の結合剤、例えばでんぷん、カルボキシメチルセル ロース、ヒドロキシブロピルでんぷん、炭酸水素ナトリ

ルシウム、クエン酸カルシウム等の崩壊剤、例えばステ アリン酸マグネシウム、タルク、ラウリル硫酸ナトリウ ム等の滑沢剤、例えばクエン酸、メントール、グリシ ン、ソルビトール、オレンジ末等の矯味剤、例えば安息 香酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、メチルパラペ ン、プロピルパラベン等の保存剤、例えばクエン酸、ク エン酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム、酢酸等の安定 剤、例えばメチルセルロース、ポリピニルピロリドン、 ステアリン酸アルミニウム等の懸濁剤、例えばヒドロキ シプロピルメチルセルロース等の分散剤、例えば水等の 10 ニルカルボニル) - 7 - ヒドロキシ-9 - メトキシ-5 溶剤、例えば塩酸等の溶解剤、例えばモノステアリン酸 ナトリウム等の乳化剤、例えばレモンエッセンスプレミ ヤ等の着香剤、例えば塩化ベンザルコニウム等の防腐 剤、例えばカカオ脂、ポリエチレングリコール、マイク ロクリスタリンワックス、サラシミツロウ、流動パラフ ィン、白色ワセリン等の基剤等を用いて、常法により製 剤化される。この発明の製剤組成物の投与量は患者の年 令、体重、症状、投与法などにより異なるが、通常、そ の有効成分である化合物(I)またはその医薬として許 容される塩を1回当り0.01~300mg/kgの範 20 囲内で、好ましくは3.2~32mg/kgの範囲内 で、経口投与または非経口投与される。次に、この発明 の化合物またはその医薬として許容される塩が、IgE 抗体産生に対して優れた抑制作用を有することを試験例 により証明する。

11

【0017】試験例1: IgE抗体の産生に対する抑制 作用

#### 1. 試験方法

雌性 (57BL/6×DBA/2) F, およびDBA/ 2マウスを用いる。(57BL/6×DBA/2)F<sub>1</sub> 30

錠剤の処方内容

主薬 32 mg 試験化合物 崩壊剤 カルポキシメチルセルロースカルシウム 6 mg 結合剤 ヒドロキシプロピルセルロース 2 mg 賦形剤 結晶セルロース 遺量 5 mg ステアリン酸マグネシウム 清沢剤 90 mg 全 量

【0020】実施例2

40 る。

下記処方中の成分を常法に従って混合して、軟膏剤を得

マウスに、DBA/2の脾細胞を4日間隔で2回注射し て、慢性GVH病を惹起させる。各注射には5×107 個の細胞を含有させる。2回目の細胞注射の3日後か ら、8週間にわたり、薬物を1日1回経口投与する。最 後の細胞注射から4週間後に、血しょう中のIgE抗体 量をELISA法により測定する。化合物の活性を、I g E抗体の抑制率(%)として表わす。

12

#### 2. 試験化合物

2. 3-ジヒドロー6-(4-フルオロー1-インドリ -ベンゾオキサジン

#### 3. 試験結果

#### 【表 1】

用量 (ng/kg)	抑制率(%)
32	68*

#### \*:p<0.01で対称群と有意差

【0018】試験例2:毒性試験

試験化合物(10mg/kg)のラット(一群 雌雄各 5匹) に一日一回週7日2週間投与したが途中死亡例は 認められなかった。以下に本発明を実施例により説明す

#### 【0019】実施例1

下記処方中の成分を常法により混合して、圧縮して錠剤 を得る。

【数1】

【数2】

14

13

#### 軟膏剤の処方内容

		100	σ
溶剤	精製水	適量	
乳化剤	モノステアリン酸グリセリン	2	g
基剤	マイクロクリスタリンワックス	2	g
基剤	白色ワセリン	40	g
基 剤	流動パラフィン	24	g
基剤	サラシミツロウ	5	g
主薬	試験化合物	5	g

#### 【0021】実施例3

\*び点眼剤を得る。

下記処方中の成分を常法に従って混合して、点鼻剤およ\* 【数3】

#### 点鼻剤および点膜剤の処方内容

		소 B	10 ml
溶	剤	精製水	道量
安定性化	剤	エデト酸ナトリウム	0.01 mg
防腐	剤	塩化ペンザルコニウム	0.01 mg
主	薬	試験化合物	500 mg